



WORLD TRADE ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Referencia: WLI/100

26 de septiembre de 2011

**ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
HECHO EN MARRAKECH EL 15 DE ABRIL DE 1994**

**ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994**

**CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
LISTA CLIII - TERRITORIO ADUANERO DISTINTO
DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU**

ENVÍO DE COPIA AUTENTICADA

Tengo el honor de remitirle adjunta una copia autenticada de la Certificación de las Modificaciones y Rectificaciones de la **Lista CLIII - Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu**, con efecto a partir del **27 de agosto de 2011**.

Pascal Lamy
Director General

11-4627

WT/Let/824

**LISTAS DE CONCESIONES ARANCELARIAS ANEXAS
AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994**

CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES

**LISTA CLIII - TERRITORIO ADUANERO DISTINTO
DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU**

CONSIDERANDO que las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 adoptaron, el 26 de marzo de 1980, una Decisión sobre el Procedimiento de Modificación y Rectificación de las Listas de Concesiones Arancelarias (IBDD 27S/25);

CONSIDERANDO que, de conformidad con las disposiciones de la Decisión antes mencionada, se ha comunicado a todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio un proyecto que contiene las modificaciones y rectificaciones de la **Lista CLIII - Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu**, en el documento G/MA/TAR/RS/286, de 27 de mayo de 2011;

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA que las siguientes modificaciones y rectificaciones de la **Lista CLIII - Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu** se han establecido de conformidad con la Decisión antes mencionada.

Las modificaciones y rectificaciones mencionadas entrarán en vigor el **27 de agosto de 2011**.

La presente Certificación quedará depositada en poder del Director General de la Organización Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación una copia autenticada a cada uno de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, y será registrada de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

HECHA en Ginebra el treinta de septiembre de dos mil once.

Pascal Lamy

Copia autenticada:

Director General

SCHEDULE CLIII- SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

27 August 2011

SCHEDULE CLIII - THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF
TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

This Schedule is authentic only in the English language

PART I - MOST-FAVORED-NATION TARIFF
SECTION II - Other Products

HS2002	Description	Bound rate at date of accession	Final bound rate	Implementation	INR	ODCs
7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated					
701710	-Of fused quartz or other fused silica					
70171000	-Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of fused quartz or other fused silica	7.5	5	2006	CE15,JP	0
7020	Other articles of glass					
702000	Other articles of glass					
70200012	-- Quartz reactor tubes and holders, designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers (ITA)	0	0			0

Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu—Attachment B

With respect to any product described in or for Attachment B to the Annex to Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (WT/MIN(96)/16), to the extent not specifically provided for in this Schedule, the customs duties on such product, as well any other duties and charges of any kind (within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement on Tariff and Trade 1994), shall be bound and eliminated, as set forth in Paragraph 2(a) of the Annex to the Declaration, wherever the product is classified

<u>Description</u>	<u>HS</u>
Quartz reactor tubes and holders, designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers	70200012
